### **CLAD MATERIAL**

Patent Number:

JP63102326

Publication date:

1988-05-07

Inventor(s):

ABE MASAHIKO; others: 02

Applicant(s)::

HITACHI CABLE LTD

Requested Patent:

JP63102326

Application Number: JP19860249308 19861020

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L21/52

EC Classification:

Equivalents:

#### **Abstract**

PURPOSE:To simply but accurately perform a soldering work in the manufacture of a semiconductor device by a method wherein a solder layer of a specific thickness is formed on the prescribed part on one side or both sides of the clad material of a copper-inver-copper three layer structure. CONSTITUTION:A CIC (copper 3/inver 4/copper 5) clad material 2 having excellent heat dissipating property and excellent conductivity is used as a base material. At this point, the invar 4 is the alloy containing Fe and about 36.5% of Ni, and it has the characteristics of low coefficient of thermal expansion. Solder layers 6 and 6 are formed on the whole surface of both sides of the CIC clad material 2. The thickness of the solder layers is to be 20-150mum. The form of the clad material is to be a belt-like long-sized form taking into consideration of handling convenience and the like of the material. When a semiconductor device is assembled using said clad material, the works such as the cutting, positioning, placing and the like of a solder sheet are unnecessitated, and the productivity of the semiconductor device can be improved.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

### 卵日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭63 - 102326

⑤Int Cl.\*
H 01 L 21/52

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和63年(1988)5月7日

B-8728-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

会発明の名称 クラッド材

**到特 願 昭61-249308** 

②出 頭 昭61(1986)10月20日

茨城県日立市助川町 3 丁目 1 番 1 号 日立電線株式会社電

線工場内

茨城県日立市助川町 3 丁目 1 番 1 号 日立電線株式会社電

線工場内

茨城県日立市助川町 3 丁目 1 番 1 号 日立電線株式会社電

線工場内

①出 願 人 日立電線株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目1番2号

②代理人 弁理士 渡辺 望稔

明 知 3

1. 発明の名称

クラッド材

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 第/インバー/銷なる3 暦構造のクラッド 材の片面または両面の所定部分に、 厚さ 20~ 150 畑の半田暦を形成してなることを特徴とす るクラッド材。
- (2)前記クラッド材は帯状長尺物である特許語 求の返囲第1項に記載のクラッド材。
- 3. 発明の詳細な説明

<避双上の利用分野>

本発明は、主に半導体デバイスにおける半導体 チップ (パワー素子) とアルミナ間の支持電極の 材料として使用されるクラッド材に関する。

<従来の技術>

近年パワー半辺体デバイスの高集組化、大容強 化に伴ない、パワー素子の実装法はますます多岐 にわたっている。

このような状況に対応するパワー基子搭級用電

橋材料としては、(1)パワー素子の移動時に発生する熱を選やかに拡散させるために熱伝導性の良いこと、(2)発明に伴なう電極材料と素子問の熱応力を抑えるように、熱膨張係数が素子その他構成材料との間で整合がとれていること、(3)寸法精度の高い加工が容易であること、

(4) 更に基子の接合が容易であること、などの 性質が要求される。

そこで、通常パワー素子は電極材料としての組版と、その上に熱膨張係散逸合用のMo、Wを介してはんだ付けされることが多い。しかしMo、Wは資源的に極少で製造コストも高いため、かねてからその代替材料が望まれていた。

このような状況に踏み、Mo、Wの役目を没む 例えた電磁材料として、熱伝導の良好な無酸素類 と熱膨張の少ないインバー(Fe - 約36.5% Ni 合金)からなる鍋/インバー/鍋3階クラッド村 (以下、CIC クラッド材と略す)が提案されてい

このようなCIC クラッド材を川いた半導体デバ

## 特開昭63-102326(2)

このような半導体デバイス 1 、の製造(組立て)においては、例えばCIC クラッド材 2 上の半田付けする彫分にクリーム状半田を塗布し、あるいは所定形状に切断したシート状の半田 6 、を位置込めして載せ、その上にパワー楽子 9 を載せて半田付けを行っている。

しかるにこのような製造方法では、次のような 欠点がある。

- ① C1C クラッド材と同一の形状または半田付け する範囲に対応した形状に半田シート材を切断し なければならない。
- ② 半田シート6′の位置決めに手間と時間がかかる。
- ③ 半旧は、教賞のため収扱が難しく、半田シー

以下、本発明のクラッド材を協付図面に示す好 適実施例について詳細に説明する。

第1 図~第6 図は、本発明のクラッド材の構成 例を示す斜視図である。これらの図に示すように 本発明のクラッド材は、好ましくは帯状長尺物で あって、基材としてのCIC クラッド材 2 の片面ま たは両面に半田暦 6 を形成、好ましくはクラッド した 4 暦または 5 階構造のクラッド材である。

クラッド材とは、異種金属を金属学的に接着一体化した材料のことをいい、本発明では、基材として熱放散性に優れかつ導催性に優れているCIC クラッド材 2、即ち鍋 3 / インバー 4 / 鍋 5 なる 3 層構造のクラッド材を用いる。

ここでインパー4はFe-約36.5%Ni合金であり、熱脳張係数が低いという特性を打する。

また、網3、4は熱伝導体の良好な無酸素網を 用いるのが好ましいが、Sn入り網、Ag入り網 等の網系合金を用いてもよい。

なお、CIC クラッド材 2 の構成比は特に限定されないが特に第3:インバー4:銅 5 = 1 : 1 :

ト 6′の働り等の変形が生じ易いので作田付けの 必知りが低下する。

① 半田付けの側所が多いため、工程数が多くなる。

そこで、 羊導体デバイスの製造における羊田付 けの合理化が望まれている。

<免明が解決しょうとする問題点> 本発明の目的は、上述した従来技術の欠点を解消 し、半導体デバイスの製造(組立て)において簡 めかつ確実に半田付けをすることができるクラッド材を提供することにある。

<問題点を解決するための手段>

このような目的は、以下の本発明によって達成 される。

即ち、絹/インパー/絹なる3 樹構造のクラッド材の片面または両面の所定部分に、厚さ20~150 mの半田暦を形成してなることを特徴とするクラッド材を提供するものである。

また、前記クラッド材は帯状長尺物であるのが · よい。

1 (インバーの体析率が33.3%)程度とするのが熱放散性に優れる(Mo使用の場合と同程度)ので好ましい。

第1 図に示す例えば、上述したCIC クラッド材 2 の両面全面に半田屋 6、 6 を形成(クラッド) した構成となっている。なお、半田窟 6 は、CIC クラッド材 2 の両面形成、片面形成のいずれでも よい。

また、半田恩 6 を CIC クラッド 材 2 の片面または 国面の 全面にわたって形成 (クラッド) する場合の他、CIC クラッド材 2 の必要部分 (例えばパワー素子 9 を半田付けする部分) にのみ形成 (クラッド) することも可能である。これをインレイクラッドというが、このインレイクラッドは、機能的にも材料費の面からも有利である。

このような半田暦 6 を CIC クラッド材 2 に対して部分的に形成(クラッド)したパターンを第 2 凶~ 第 6 凶に例示する。

第 2 図はシングルオーパレイタイプ、第 3 図は ダブルオーパレイタイプ、第 4 図は 2 条インレイ

なお、本発明のクラッド材における半田暦 6 の 形成パターンは、上述したものに限らず、上述し た材成のものを任意に組み合せたものまたはその 他の構成のものでもよい。

このような半田暦6の厚さは20~150 mと するのがよい。その理由は、厚さが20 m未満で あると半田付の接着強度が低下し、厚さが150 mを超えると半導体チップが半田中に埋役してし まうからである。なお、半田暦6の厚さが上記徳 団内であれば、半田暦6を形成する各部分(例え ばCIC クラッド材2の表面と裏面)によってその 厚さが異なっていてもよい。

例えば、パワー素子(半導体チップ) 9 を半田付けする側の半田暦 6 の厚さを 20~70 戸、よ

り扱いがし易いという点で半田線を用いるのが有利であるが、半田暦 6 が比奴的広い頃を必要とする場合には、リボン状の半田を用いるのがよい。

#### <作用>

以下、本発明のクラッド材の作用を説明されて、半田暦 6 が が CIC クラッド材 2 を用いて半級 6 が な が な CIC クラッド材 2 を H いて半級 8 上 で は 2 を H いて 4 を は な は で な な と で は な で は な か と に な か と に な か と に な か と に な か と に な か と に な か と に な か と に な か と に な か と に な か と に な か と に な か と に な か と に な か と に な か と に な か と に な か と な な と い か と な な と い か と な な な と い か と な な な は で か と な な な と い か と な な な と い か と な な な と い か と な な な と い か と な な な な と い か と な な な な と い か と な な な な と い か と な な な と い か と な な な な と い か と な な な と な な な と い か と な な な と な な な と な な と な な と な な と な な な と な な と な な な と な な と な な な と な と な な と な と な と な と な と な と な と な と な と な と な と な と な と な と な と な な と な と な と な と な な と な な と な と な な と な な と な と な と な な と な な と な と な な と な な と な な と な な と な と な な と な な と な な と な な と な な な な と な な な な な と な な な な な な

これに対して、第7図に示すように、本発明の

り 好 ま し く は 4 0 ~ 5 0 血 と し 、 網 板 ( 基 板 ) 8 側 の 半 田 柗 6 の 邝 さ を 7 0 血 ~ 1 5 0 血 、 よ り 好 ま し く は 1 0 0 血 前 後 と す る こ と が で き る 。

また、半川州 6 を構成する半川は、 P b - 5 % S n をはじめ P b - 6 0 % S n、 P b - 5 % S n - 1.5 % A g 弥、半辺体チップの実装に用いることができるものであればいかなるものでもよい。

なお、水発明のクラッド射の形態としては、取り扱い上の点などを考慮して、帯状及尺物とするのが好ましいが、これを過当な長さに切断して 1 ビース毎にしたものでもよい。

本発明のクラッド材は例えば次のような方法に より製造される。

通常の方法により基材であるCIC クラッド材 2 を製造し、鉄CIC クラッド材 2 の片面または両面 に半田をロール圧着する。

前記第2図~第8図に示す半田インレイクラッド材を製造する場合には、予め製造したCIC クラッド材2にリボン上の半田または半田線を位置合せしてロール圧者する。製造工程中での材料の取

従って、本念明のクラッド材を用いて半導体デバイスの観立てを行えば、上記 切および ⑤の半田 シートの切断、位置決めおよび 敬置 (またはク リーム状半田の塩布)といっためんどうな作素が 不要となり、半導体デバイスの生産性が向上す

#### <発明の効果>

本発明のクラッド材によれば、CIC クラッド材の片面または両面に予め半田別が形成されているので、これを用いて半導体デバイスの製造(観立て)を行った場合には、従来の製造方法のように、半旧シートの切断、位置状めおよび観査(またはクリーム状半田の塗布)といっためんどうな作業が不要となる。その結果、製造工程数の減少、製造時間の短筋が図られ、半導体デバイスの

## 特開昭63-102326(4)

生産性が向上するとともに、デバイス製造(組立 て)の自動化にも対応することが可能となる。

また、半田シートの挿入ミスや、半田シートの 山り等の変形による半田付けの歩卸り低下が生じ ないことにより、デバイスの信頼性が向上する。

4. 図面の簡単な説明

邓1团、邓2团、邓3团、邓4团、第5回およ び第6回は、各々本発明のクラッド材の構成例を 示す斜視図である。

第7図は、本発明のクラッド材を用いて組立て た半導体デバイスの正面図である。

第8図は、従来のCIC クラッド材を用いて組立 てた半導体デバイスの正面図である。

#### 符合の説明

1 . 1′ - 半導体デバイス、

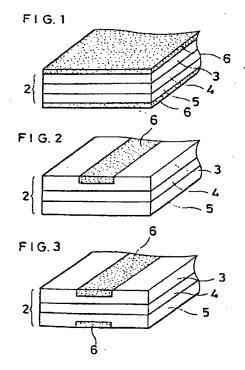
2 -- CIC クラッド材、

3 , 5 -- 鋼、

4ーインパー、

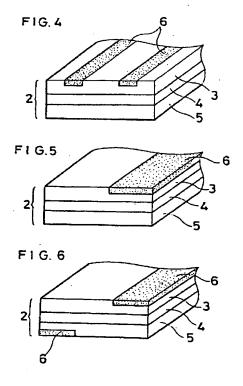
5 -- 羊田樹、

6′ - 半口シート、



7ーアルミナ、 8 -- 消板、 9 一パワー素子(半導体チップ)

> 日立世級株式会社 代理人



# 待開昭63~102326(5)

